PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-012612

(43)Date of publication of application: 21.01.1991

(51)Int.CI.

G02B 6/42

G02B 6/12 G02B 6/30

(21)Application number: 01-147457

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

09.06.1989

(72)Inventor: MIURA KAZUNORI

SAWAKI IPPEI

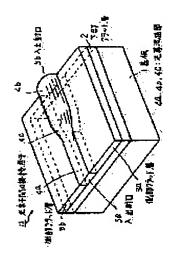
SUZUKI TOSHIHIRO

(54) CONNECTING ELEMENT BETWEEN OPTICAL ELEMENTS

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain high coupling efficiency by providing a lower clad layer having a specified refractive index and a side part clad layer consisting of the same org. high-polymer material as the org. high-polymer material of the lower clad layer.

CONSTITUTION: A photopolymerizable org. material is mixed with and applied on the material of the lower clad material 2. The parts to constitute waveguides 4a to 4c are exposed by UV rays. The shapes, sizes, etc., of the optical waveguides 4a to 4c are controlled by changing the shape of an exposing mask and exposing conditions. The optical waveguides 4a to 4c changed in the refractive index distribution are formed as cores by changing the combinations of photopolymerizable org. materials along the optical path. The lower parts and side parts are enclosed by the clad having the low refractive index. Namely, the connecting element 10 which is increased in the refractive index in the part of the small cross section of the waveguide 4a, is decreased in the refractive index in the parts 4b, 4c of the large cross section and has the circumferential refractive index smaller than the refractive index of the waveguide parts 4a to 4c is constituted. The easy connection of various kinds of elements to each other with a low loss is possible in



this way and the performance and quality of the connecting element between the optical elements are improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-12612

Int. Cl. 3

識別記号 庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)1月21日

G 02 B 6/42 6/12 6/30 8507-2H A 7036-2H 7132-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

の発明の名称 光素子間の接続素子

②特 願 平1-147457

@出 願 平1(1989)6月9日

@発 明 者 三 浦 和 則 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

@発 明 者 佐 脇 一 平 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 鈴 木 敏 弘 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑦出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明細・書

1. 発明の名称

光素子間の接続素子

2. 特許請求の範囲

基板(1) と、

前記基板(1) 上に形成された、一定の屈折率を 有する有機高分子材料からなる下部クラッド層(2) と、

前記下部クラッド層(2) の上に、両端の光の入出射口(5a,5b) が異なる形状、大きさを有し、その間の屈折率が前記下部クラッド層(2) の屈折率よりも大きく、かつ、光路に沿って大きな出射口(5a)から小さな出射口(5a)に向かって大きくなるように形成された有機高分子材料からなる光導波路部(4) と、

前記光導波路部(4) の両側面に密接して設けられた、前記下部クラッド層(2) と同一の有機高分子材料からなる側部クラッド層(3a,3b) とを少なくとも備えたことを特徴とする光素子間の接続素

子。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

光素子間の接続素子に関し、

たとえば、半導体レーザからの光を、光ファイ バへ単一モードで効率よく簡易に結合することを 目的とし、

(産業上の利用分野)

本発明は光素子間の接続素子の改良に関する。 近年、光ファイバやレーザ光源の進歩・発達に 伴い、光通信をはじめ光技術を応用した各種のシ ステム、デバイスが実用化され広く利用されるよ うになった。

とくに、光通信で使用される発光あるいは受光 素子(光素子)と光ファイバとの間の光結合技術 の良否は、光損失の大きさ、すなわち伝送距離を 左右する極めて重要なものである。

一般的には、光ファイバと光素子の間にマイクロ球レンズを挿入したり、光ファイバの先端を凸レンズ状に加工して結合している。

これら光結合に用いる部品は極めて小さく、加工は勿論のこと、取扱いも熟練を必要としており、現状は必ずしも満足できる状況ではなく、位置合わせ精度、作業性、長期的信頼性などの点で、一体化された固体接続素子の開発が求められている。

光学部品間の光軸合わせに熟練と長時間を要する。

同図(ロ)はテーパ先球ファイバによる光結合方法で、図中、71は光ファイバ7のコア、72はテーパ部、73は光ファイバ先端に形成された凸レンズ部である。

この結合方法は部品点数も少なく、全体の寸法 も小さくなるという利点があるが、半導体レーザ 6 から出た光が入射し、それを光ファイバへ集光 させるレンズ機能が一面のみであるので、微小レ ンズ加工が必要であり、また、高い光結合効率が 得にくい。

一方、これに対して、より高い効率で結合させ、 かつ、安定した一体型の接続素子の提案がなされ ている(たとえば、Appl. Phys. Lett., Vol. 45, No. 8,pp815 ~817,1984参照)。

すなわち、第6 図は従来の光素子間の接続構造を示す図(その2)で、前記文献に記載された図から引用したものである。

同図(イ) は素子構成の機略図で、100 はガラス基板、103 は埋込み光導波路である。埋込み光

〔従来の技術〕

第5 図は従来の光結合方法を説明する図で、何れも実用化されている代表的な2つの例を示したものである。

一般に半導体レーザから出射される光は円形ではなく、活性層に平行な方向に広がった、たとえば、長径 5 μm , 短径1.5 μm の楕円をなしている。一方、光ファイバの導光部であるコアは、たとえば、10 mm ø の円形断面を有しているので、半導体レーザと光ファイバをそのまゝ突き合わせて接続しても、光は光ファイバに効率よく伝播されることができない。

同図(イ)は円柱レンズ50で、先ず半導体レーザ6の出射光を長径を直径とする円形ピームに整形し、次に集束性ロッドレンズ51により光ファイバ7のコア71に結合するようにしたもので、現在最も多く用いられている方法である。

この方法はすでに実用化されている光学部品を 利用できる利点があるが、それぞれの部品を支持 するホルダ類を含め構成部品数が多く、かつ、各

導波路103 は前記ガラス基板100 の上に、50μmの市の導波路となる部分を露出させて金属マスクで覆い、420 ~450 °CのKNO₃溶融塩の中で20~30時間浸漬しK₂0 を表面に拡散させ、金属マスス層時間浸漬したのち、その上に基板と同一のガラス層路は、大いタリング法で形成している。次にレーザをおけたせるため、CO₂レーザを紹介を持たせるため、CO₂レーザを照射にながら導波路部分に沿って移動させてK₂0 の無拡散を行なわせている。すなわち、図の出射による再拡散を行なわせている。すなわち、図の出射によるにして、K₂0 の速度は低下するようにして、K₂0 の速度は低下するようにして、K₂0 の速度は低下するようにして、Cog の速度は低下するようにして、Cog の速度は低下するようにして、50 ループ を

その結果、光の入射口①の方は導波路断面が小さいがK₂O の濃度が高い、すなわち、屈折率が高く、一方、光の出射口①の方に行くに従って、導波路断面が大きくなるがK₂O の濃度は低い、すなわち、屈折率が小さくなる、いわゆる、埋込み型の単一モード光導波路からなるカップラーが構成される。

同図(ロ)および(ハ)は光の入射側①および

出射側②のK:O の濃度分布を示したものである。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、最近の長距離光通信に使用されるシングルモードの光ファイバは、外径が100 μ m 程度で、コア 7 l の太さも高々 l 0 μ m φ である。

したがって、上記の従来方法における、半導体レーザ、レンズ、ファイバとの光軸合わせは数立て調整に極めて高精度と熟練作業を要し、またかに大きであるためには曲率半径が10~20μmといるためには曲率半径が10~20μmといるで、品質・歩留りの不安定性や価格が高くな等の問題がある。

また、埋込み型の単一モード光導波路からなる カップラーの場合は、導波路形成の条件がデリケ ートでコントロールが難しく、未だ実用レベルの 製品が得られないなどの問題があり、その解決が 必要であった。

てきて、露光部分の膜が盛り上がり微小な有機高分子材料からなるマイクロレンズ、あるいは、マイクロレンズアレイが形成できることは、既に本発明者等によって見出されている(鈴木、外處: プラスチックマイクロレンズの新しい製造方法 応用物理学会、微小光学研究グループ報告、VOL.5、No.2.pp20 ~25.1982 参照)。

(課題を解決するための手段)

上記の課題は、基板 1 と、前記基板 1 上に形成られた一定の屈折率を有する有機高分子が料度 2 と、前記下部クラッド層 2 と、前記下部クラッド層 2 と、射口 5a、5b が前記、下層 2 の光の大きの屈折率が前記、下層 2 の屈折率が前記、下層 2 の屈折率がからない。 大きでは、からが、からが、からが、からが、ないのでは、からが、ないのでは、ない

(作用)

有機高分子材料の中に光重合性の有機材料を混合して、ガラス基板の上にコートし、円形マスクを通して紫外線で露光すると、光重合の進行に伴って非露光部分から光重合性の有機材料が拡散し

接続素子が構成される。

すなわち、導波路の断面積の小さい部分では屈 折率を大きくし、断面積の大きい部分では屈折率 を小さくし、かつ、周囲の屈折率を導波路部の屈 折率よりも小さく形成した、いわゆる、単一モー ド光導波路系の条件を満足する光素子間の接続素 子が構成できるのである。

(実施例)

第1図は本発明の実施例示す斜視図である。

図中、1は基板で、たとえば、大きさ5 × 20 mm, 厚さ0.5 mmのSiやガラス板を使用する。2 は下部クラッド層で、たとえば、メタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸グリンジル(GMA) の1 対1 の共重合体からなる約20 μ mの膜であり、この場合には屈折率は1.51である。

3a,3b は側部クラッド層で、たとえば、同じく メタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸グリシ ジル(GMA) の1 対1 の共重合体からなる厚さ $5~\mu$ mの膜であり、したがって、屈折率は1.51である。 4a. 4b. 4cは光導波路部で、たとえば、後で詳しく述べるごとき材料とプロセス形成されるが、下面は下部クラッド層2 と密接し、両側面は側部クラッド層3a. 3b と密接しており、入出射口5a側はたとえば、5 ×1.5 μmの長方形をなして光導波路4aを形成し、入出射口5b側は、たとえば、凡を底面が10μmで厚さ5 μmの台座の上に半径5 μmの半円が載った形をなして光導波路4bを形成している光導波路部4cが形成され、全体の光導波路4が構成されている。

なお、光導波路4の光路に沿った方向の屈折率分布は、たとえば、光導波路部4aの部分が1.54、 光導波路4bの部分が1.52、光導波路部4cの部分では上記両者の中間の値をとって緩やかに変化するようにしてある。

第2 図は本発明の光素子間の接続素子の動作を 説明する図で、図中、6 は半導体レーザ、7 は光 ファイバ、10は光素子間の接続素子である。

同図(ロ)は接続光学系で光素子として半導体

で結合することができる。

次に、本発明の光素子間の接続素子を形成する ための具体的な製造工程の実施例を工程順に説明 する。

第3 図(その1)は本発明の接続素子の製造工程の実施例を示す図(その1)で、同図(イ)は平面図、同図(ロ)はA - A'断面図、同図(ハ)は側面図で各工程図とも同様に表示してある。

工程(1): たとえば、厚さ0.5 mmのSi基板を平滑に加工し、その上に、たとえば、メタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸グリシジル(GMA) の1 対1 の共重合体からなる約20μmの膜をスピンコート法で塗布し、80°Cで45分加熱乾燥する。

工程(2):前記処理ずみ基板の上に、メタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸グリシジル(GMA) の1 対1 の共重合体に、光重合性の有機材料である、たとえば、メタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸ベンジル(BMA) を約20% たとえば、アセトンなどの溶剤とともに混合溶解し、同じくスピンコート法で塗布し、80°Cで45分加熱乾燥して、

レーザ6 と光ファイバ7 の間を、上記本発明実施例の構成の光素子間の接続素子10により高い効率で接続する場合である。矢印は光の進む方向と光ピームの広がり方を模式的に示した。

同図(ハ) はそれぞれの光素子における固有の 光ピーム形状を示したもので、半導体レーザ6の 出射ピームは小さな楕円形、光ファイバ7はより 大きな円形をなしている。すなわち、実施例の入 出射口5a,5bの大きさに見合った形状なので、高い結合効率が得られるのである。

同図(イ) は本発明実施例の導波路内の光路に沿った方向の屈折率分布を示したもので半導体レーザ6 の側で屈折率が大きく、光ファイバ7 の側で小さくなっている。

この構成図をみれば明らかなように、導波路の 断面積の小さい部分では屈折率が大きく、断面積 の大きい部分では屈折率が小さく、かつ、周囲の 屈折率が導波路部の屈折率よりも小さく形成され ているので、単一モード光導波路系の条件を満足 し、半導体レーザ 6 と光ファイバ7 の間を低損失

厚さ5 μ m のコア材料層30を形成する。

工程(3): 前記処理ずみ基板のコア材料層30の片側に、たとえば、巾10μmで膜の中央部分に向かって巾が狭くなる形に紫外線露光を行なう。すると紫外線照射領域で光重合が進行するのにともなって、非露光領域から前記光重合性有機材料が露光領域に拡散してきて、露光領域が盛り上がり先端円錐形の円筒状の光導波路部4bが形成される。

この際、中央部分、すなわち、巾が狭くなる部分の露光量を減らして厚さ分布や光重合生成物の 生成量を少なくして、屈折率分布をより緩やかに 形成するようにしてもよい。

工程(4):前記処理ずみ基板を70°Cで約30分間ベーキングする。メタクリル酸メチル(MMA) はメタクリル酸ベンジル(BMA) より蒸気圧が高いので、前記コア材料層の非露光領域のメタクリル酸メチル(MMA) が除去され、非露光領域には光重合性有機材料としてはメタクリル酸ベンジル(BMA) のみが残ったベーキングコア材料層25が形成される。

工程(5): 前記処理ずみ基板のベーキングコア材

なお、上記製造工程は一実施例を説明したものであり、本発明の趣旨に従うものであれば、そのクラッド材料やコア材料は他の有機材料。他の光 重合性有機材料を用いてもよく、また、光導波路 部の形成方法も適宜他の方法を組み合わせて用いることができることは勿論である。

第4 図は本発明の接続素子の実施例の屈折率分

示してあるが、実際には拡散などによりや、緩やかに変化している。また、こゝには図示してないが、下部クラッド層2 もPMMA + PGMAで構成されているので、同様に屈折率 n = 1.51となり光導波路4 よりも屈折率は小さい。したがって、レーザ光は光導波路4 に閉じ込められその中を伝播される。

また、屈折率が高い光導波路部4aが狭く、屈折率が低い光導波路部4bが広いので、単一モード光導波路系の条件を満足し、たとえば、半導体レーザと光ファイバの間を低損失で結合できることがわかる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば基板1の上に、第1層として有機高分子材料からなる下部クラッド材2をコートし、次いで、第2層として前記下部クラッド材2の材料に光重合性の有機材料を混合してコートし、導波路となる部分を繋外線で露光することによって、露光部分を円筒型に盛り上げ、かつ、露光マスクの形状や露光条件を

布図で、同図(ィ) は第3 図(その2)の工程(5)に示したA — A'断面図、同図(ロ) はB — B'断面図、C — C'断面図 である。

同図(イ) は光路に沿った方向の屈折率分布であり、光導波路部4aの部分はメタクリル酸メチル(MMA) とメタクリル酸グリシジル(GMA) の重合体、すなわち、PMMA + PGMA (屈折率 n = 1.51) とポリポリメタクリル酸ベンジル(PBMA)(屈折率 n = 1.54であり、光導波路部4bの部分はPMMA + PGMA (屈折率 n = 1.51) とPMMA(屈折率 n = 1.49) とポリポリメタクリル酸ベンジル(PBMA)(屈折率 n = 1.57) の混合物からなり、総合の屈折率 n = 1.52となる。

そして、その中間の光導波路部4cでは図示した ごとく、屈折率 n = 1.54から1.52に緩やかに減少 している。

同図(ロ)では同様に断面を見ると、側部クラッド層3a,3b はPMMA+PGMAで構成されているので、屈折率n=1.51となり光導波路4よりも屈折率は小さい。図では屈折率変化を急峻なステップ状に

変えることによって、光導波路の形状、大きさなどの制御ができ、また、光重合性有機材料の組み合わせを導波路の光路に沿って変えれば、その屈折率分布が変化した光導波路がコアとして形成され、その下部と側部を屈折率の低いクラッドで囲まれた接続素子が構成される。

すなわち、導波路の断面積の小さい部分では屈 折率を大きくし、断面積の大きい部分では屈折率 を小さくし、かつ、周囲の屈折率を導波路の屈 折率よりも小さく形成した、いわゆる、単一モー ド光導波路系の条件を満足する光素子間の接続 子が構成できる。したがって、各種の光素子間を 低損失で、かつ、容易に接続することができるので、光素子間接続素子の性能・品質の向上に寄与 するところが極めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す斜視図、

第2図は本発明の光素子間の接続素子の動作を 説明する図、 第3図(その1)は本発明の接続索子の製造工程の実施例を示す図(その1)、

第3図(その2)は木発明の接続素子の製造工程の 実施例を示す図(その2)、

第4図は本発明の接続素子の実施例の屈折率分 布図、

第5図は従来の光素子間の接続構造を示す図 (その1)、

第6図は従来の光素子間の接続構造を示す図 (その2)である。

図において、

1は基板、2下部クラッド層、

3(3a,3b) は側部クラッド層、

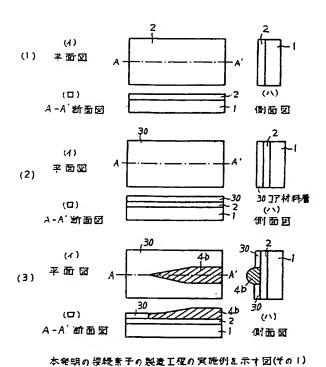
4(4a,4b,4c) は光導波路部、

5a,5b は入出射口、

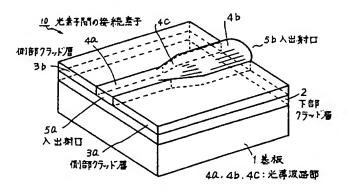
6 は半導体レーザ、7 は光ファイバ、

10は光素子間の接続素子である。

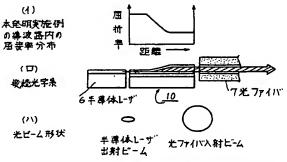




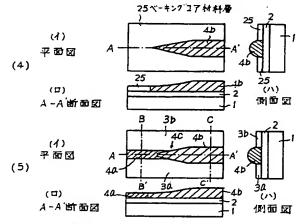
茅3図 (その1)



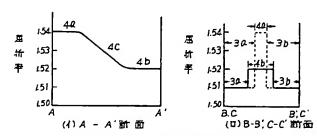
本発明の実施例を示す斜視図 第1回



本発明の光素子間の接続素子の動作を説明する図 第2図

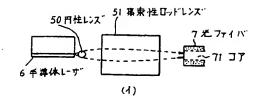


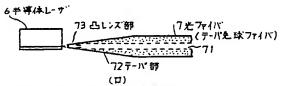
本発明の接続素子の製造工程の実施例を示す図(その2) 第3図 (その2)



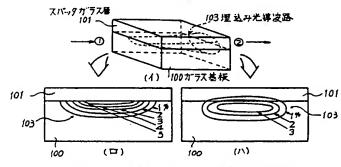
本発明の接続素子の実施例の屈折率分析図 第4図

特別平3-12612 (ア)





従来の光素子間の接続構造を示す図(代の1) 第5図



従来の尤素子間の接続構造を示す図(fの2) 第6図